PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-150451

(43) Date of publication of application: 28.08.1984

(51)Int.Cl.

H01L 23/02

(21)Application number : 58-024222

(22) Date of filing:

16.02.1983

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

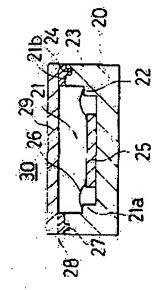
(72)Inventor: SAKURAI MASAHIKO

(54) GLASS SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To contrive to improve the productivity without requiring a high flatness degree from a substrate and by keeping a high hermetic property by forming a groove at the peripheral edge of the substrate, and then installing a cap to the substrate via a sealed glass layer whose lower part is fitted in the groove.

CONSTITUTION: The grooves 24 is formed in the upper end surface 21b of the peripheral edge 23 of the substrate 20, and a semiconductor element 25 is loaded in a recess 21. The sealed glass layer 28 is formed of low melting point glass, etc., the lid 29 has the projection 27 of said layer 28 fit into the groove 24, thus colliding with the substrate 20 and then being fixed into an integral body with the substrate 20 by heat treatment, resulting in the construction of the titled device 30. If the projection 27 is in the state of perfect close contact in the groove 24, the inside of the recess 21 can be kept at an extremely high



hermetic degree, therefore there is no need to enhance the flatness degree of the upper end part 21b at the peripheral edge 23 of the substrate 20.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-150451

⑤ Int. Cl.³H 01 L 23/02

識別記号

庁内整理番号 7738—5 F □砂公開 昭和59年(1984)8月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂ガラス封止型半導体装置

の特 願 昭58

願 昭58-24222

②出 願 昭58(1983)2月16日②発 明 者 櫻井正彦

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社トランジス タ工場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

明和有

1. 発明の名称

ガラス割止 辺半導体 装置

2.特許期來の範囲

索子収容用凹部を有する基板と、蚊凹部内に 間滑された半導体架子と、酸凹部を貼む前記基 板の周線部の上端面に形成された神と、跛柄内 に下部を嵌入し上部を前記上端面上に形成した 對止ガラス層と、跛對止ガラス層を介して前記 凹部を森ぐょうにして前記蓋板に取付けられた 弧体とを具備することを特徴とするガラス對止 級半導体披置。

3.発明の詳細な説明

・(発明の技術分野)

本発明は、ガラス對止熨牛導体装置に関する。 (発明の技術的背景)

世来、ガラス対止型半導体短程は、終1図に示すようなセラミック搭板」を用いて構成されている。セラミック搭板1の中央部には、来子収容用凹部2が形成されている。この凹部2を

明む放部上には電極3が形成されている。而して、第2図のに示す如く、凹部2に所図の半導体表子4を整発して、この案子4と電板3間に全異細線5を架設した後、凹部3を整代大きを到止用リットと数はなるを開びがある。とのののののでは、凹部2を開けれている。このでは5を関いてはない。このでは5を回りによりになり、一つが現立では10にである。

(背景技術の問題点)

(発明の目的)

本発明は、茲根に高い平坦度を要求せずに、

しかも高い気密性を保持して生態性の向上を図ったガラス対止競半部体装置を提供することを その目的とするものである。

(発明の概要)

本発別は、第子収容用凹部を形成する紡板の 内容部に将を形成し、この体に下部を嵌入した 対止ガラス層を介して鉱板に競体を取付けたこ とにより、紡板に高い平坦度を要求せずに、し から高い気密性を保持して生逸性の向上を図つ たガラス財止型半導体装置である。

(発明の異糖例)

以下、木発明の実施例について図面を参照して説明する。.

部3 図は、本発明の一東施例のガラス対止型 半導体製匠の基板部分を示す平面図である。こ の基板 2 0 は、セラミンク等の部材で形成され ている。基板 2 0 の中央部には、 煮子収容用凹 部 2 1 が形成されている。この凹部 2 1 を囲む 脱部 2 1 a 上には、 所定の 間隔で 電磁 2 2 が形成されている。 せた、 凹部 2 1 を囲む 4 板 2 0

く向上されることができる。また、突部37が 称24内に完全に密落した状態であれば、凹部 21内を係めて高い気密度に保つことができる ので、遊板20の周級部23の上端而216の 平地度を高くする必要がない。

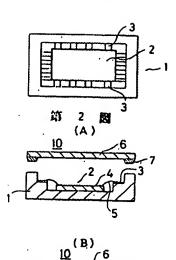
(発明の効果)

以上説明した如く、本発明に係るガラス刺止
数半導体装置によれば、差板に高い平坦度を要求せずに、しかも、高い気密性を保持して生産
性を向上させることができる等別者な効果を突
するものである。

4.図面の簡単な説明

第1 図は、従来のガラス動止型半導体製団の 務板の平面図、第2 図(A)は、同悲板とこれに何 合する強体の関係を示す断面図、同図(B)は、従 来のガラス動止型半導体製型の断面図、第3 図 は、本発明の一実施例のガラス勢止型半導体製 置の着板の平面図、第4 図(A)は、同悲板とこれ に荷合する資体の関係を示す断面図、周図(B)は 本発明の一実施例の断面図である。 出随人代现人 弁理士 鈴 江 苡 彦





郑 3 图

